In situ 蛍光分光 XAFS による V/TiO₂ 触媒活性サイト構造変化の研究

<u>泉</u>康雄,^a Dilshad Masih,^a**八木信弘**,^b Aurel-Mihai Vlaicu,^b 奥井眞人,^b 二澤宏司,^b 福島 豊^b ^a 東京工業大学 大学院総合理工学研究科、^b 物質・材料研究機構 物質研究所はりまオフィス

背景·目的

固体触媒の活性点濃度は一般に低く、構造学的に は、低濃度のアモルファスサイトといえる。選択脱硝 および選択酸化用 V/TiO₂ 触媒はこの典型例である。 触媒作用の直接的理解には、反応温度・反応ガス雰 囲気でのスペクトル測定も重要であり、またこの触媒 系のように酸化還元を伴う作用メカニズムにおいて は、バナジウムのとる価数に応じたサイト構造をそれ ぞれ決定できればなおよい。

以上の必要性から、本課題では、これまで報告し てきたサイト選択 XAFS(X線吸収微細構造)[1]測定 装置に in situ 反応セルを導入して、反応温度・反応 雰囲気を制御したサイト選択 XAFS スペクトルを測 定した。

ナノテクノロジー分野での意義

触媒作用が起きるためには、しばしば触媒中元素 の特別な組み合わせを必要とする。上記のバナジウ ムとチタンはこの一例であり、本研究により、なぜこ の2元素の組み合わせ、特にバナジウムが表面一 層以下相当量の場合に選択脱硝および選択酸化を 引き起こすのか解明することを最終目的とする。バ ナジウムは周期表でチタンの直後であるため通常法 では高濃度チタンからの強い信号の妨害を受ける。 このため、表面一層以下のバナジウムサイト構造を



図1. サイト選択 XAFS の測定配置図。

XAFS で調べる研究例はほとんどなかった。

特別な組み合わせの理由には、原子状に分散した バナジウムとチタン酸化物との接合部の構造が深く 関与しているらしい[1]。触媒作用に伴う構造変換と 対応させて、バナジウムの信号のみを高 signal/background 比で取出した観測で、接合部の構 造情報が確立されれば、チタン酸化物およびバナジ ウムを含む触媒の機能をナノ制御する know-how と なる。さらに、チタン酸化物の関わる光触媒材料、バ ナジウムを活性サイトとする多様な酸化触媒を設計 するナノテクノロジー分野の展開につながる。

実験

サイト選択 V K 吸収端 XAFS(図 1)は、試料からの V K α_1 線をヨハンソン型 Ge(331)結晶を搭載したロー ランド型分光器により高エネルギー分解能(≈ 0.3 eV)で取り出しながら測定した。Ti K β_1 線は 20.4 eV 離れており、この蛍光分光器を用いて、完全に除外 できる。

製作した in situ 反応チェンバーを図2に示す。写真 上方のヒーター線および熱電対で試料温度を、また 側方から反応ガス供給および排気できるようになっ ている。分光器内部に設置するため直径54ミリと小



型にし、冷却水を循環させるようにした。

図 2. *In-situ* 反応チェンバー(中央;イオンチェンバーと自動スリットに隣接)。入射ビーム(図左より入る)および蛍光 X線のビーム経路をオレンジ色で示した。 含浸 V/TiO₂ 触媒は、大気中623 Kで焼成後、ディ スク状にして *in situ* 反応チェンバー内(図2)に導入し た。また対照として所定の処理後 Pyrex ガラスセル 中に封入した。

結果と考察

V/TiO₂ 触媒(V1 □□%)についてのサイト選択 VK 吸収端 XANES(X 線吸収端近傍構造)スペクトルを 図3に示す。□__は *in situ* 反応チェンバーを用いて測 定した。a は、飽和水蒸気下、473 Kという擬似触媒 反応条件での測定で、b ではその後、冷却・排気した 場合の構造を調べた。

真空中あるいは大気下では図 4 左のような単核バ ナジウム構造が得られている(図 3c, d)。室温、水蒸 気圧 0.85 kPa 下で polyvanadate(図 4 右上)へ、3.2 kPa の *i*-プロパノール存在下で解離吸着種(図 4 右 下)が得られると考えられた。5468 eV 付近のピーク 位置および強度、吸収端位置、吸収端後ブロードな ピーク位置を基準に考えると、図 3a のスペクトルは e,fよりはcあるいはdにむしろ近い。しかし、吸収端 後 5489 eV のピーク強度が a では弱く、図 4 左の単 核種と同一ではない。ルチル型 TiO2 表面へのバナ ジウム(V)種構造モデルを考え、FEFF8によりVK吸 収端 XANES のシミュレーションを報告している¹⁾が、 この 5489 eV のピーク減少は 4 配位バナジウムサイ トに対応した。Structure X についてサイト選択 EXAFS も測定してあるので、今後詳細に解析を行な う。

図 3b では、c, d に近くなっており、構造変化の可逆 性を示した。

今後の課題

Structure X を決定すると共に、図 4 左の構造や Structure X が TiO₂ 表面でのみ出現しやすいかどう か、各酸化物担体(結晶型、露出面方向)上に表面 配位モデルを組みながら考察する。SiO₂ 表面および Al₂O₃ 表面のバナジウム種についての既報のスペク トルデータも利用する。



国 o. V/HO2 RESECT INTRODUCTION 977 医沢 XANES スペクトル。In situ 反応チェンバー中で 473 K、 H₂O (0.85 kPa)で測定(a)、290 K に冷却後排気処理 (b)。 Pyrex ガラスセルあるいは暴露して測定した対照デ ータ(c – f、全て 290 K)。大気下(c)、真空下(d)、H₂O (0.85 kPa)存在下(e)、2-propanol (3.2 kPa)存在下(f)。



図4. サイト選択 XAFS より推定した V/TiO₂ 触媒の活性 構造変換スキーム。

参考文献

1) Y. Izumi et al., Chem. Commun. (2002), 2402 – 2403.

発表論文

[1] 泉 康雄、Dilshad Masih、湊 丈俊、八木信弘、
Aurel-Mihai Vlaicu、奥井眞人、二澤宏司、福島 整、
ナノテクノロジー総合支援プロジェクト研究成果報告
書、1 (2002) 113 – 114.